

<http://physicsweb.org/article/news/10/7/6>

2006/07/14

به سوی نانومکانیک - بی اصطکاک

دو گروه پژوهشگر مستقل از هم، در غلبه بر اصطکاک در ابزارها ی مکانیکی ی نانو اندازه گام‌ها ی مهم ی برداشته اند. یک گروه از دانشگاه بازل [1] در سویس نشان داده اصطکاک - بین - نُک - یک میکروسکپ - نیروی اتمی و یک بلور - نمک را می‌شود با اعمال - یک نیروی کوچک - نوسانی در راستای عمود بر مرز شان 100 بار کم کرد. گروه - دیگری از آزمایشگاه - ملی ی لاؤنس یرکلی [2] در کلیفرنیا هم روشی برای کنترل اصطکاک در یک آرایه ی مشابه، با استفاده از میدان - الکتریکی یافته است.

در ابزارها ی نانو اندازه اصطکاک مشکل - مهم ی است، چون نسبت - مساحت به حجم - این ابزارها بزرگ است. در نتیجه سطح - این ابزارها به سرعت فرسوده می‌شود و گیر می‌کند. در چنین ماسینهای روان‌سازها ی سنتی بی‌فایده اند، چون چنین روان‌سازها ی بی‌اگر به فضاهایی به این کوچکی مقید شوند سفت و چسبنده می‌شوند. پس اگر بنا باشد ابزارها ی نانو و میکراندزه کاربرد - تجاری بیابند، باید دانش‌پیشه‌ها بتوانند بر اصطکاک غالب شوند.

در آزمایش - گروه - سویسی، آئیرارا زکلیوک [3] از دانشگاه - بازل در سویس، و هم‌کاران - ش، بین - یک نُک - تیز - سیلیسیم و یک سطح - در مقیاس اتمی تخت - سدیم کلرید پیوند برقرار کردند. وقتی بلور - نمک را حرکت می‌دهند، نُک طی - یک رشته ناپایداری مرتباً می‌چسبد و سر می‌خورد. اما وقتی این پژوهشگران بین - نُک و بلور یک نیروی کششی ی سینوسی برقرار کردند، ناپایداری‌ها کم شد و به این ترتیب نیروی اصطکاک بیش از 100 بار کوچک شد [4]. علت - این پدیده آن است که این نیروی متغیر قله‌ها و دره‌ها ی تابع - انرژی‌پتانسیل - بین - نُک و سطح را کاهش می‌دهد.

در آزمایش دیگر، چنگ یانگ پارک [5] و همکارانش از آزمایشگاه ملی ی لورنس بركلی در کلیفرنیا نکریک میکروسکوب را روی یک زیرلایه ی سیلیسیم کشیدند که ناحیه‌ها ی خوش تعریف n -آلاییده و p -آلاییده داشت [6]. آن‌ها دریافتند با اعمال ولتاژ $V = +4$ به سطح، مقدار اصطکاک در ناحیه ی p -آلاییده دو برابر می‌شود. هر چند اصطکاک بیشتر شده ترکمتر، این پژوهش گران می‌گویند شاید این پدیده سازوکار کنترل مناسبی برای ابزارهای نانو اندازه ی واقعی باشد. اعمال ولتاژی به این اندازه به چنین ابزارها ی ساده است. اما این گروه علت این افزایش را نمی‌داند.

- [1] Basel
- [2] Lawrence Berkeley National Laboratory
- [3] Anisoara Socoliu
- [4] Science **313** 207
- [5] Jeong Young Park
- [6] Science **313** 186